PCT

#### 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

の書類記号 PCT-0077	マログーがこに ブ・ては、		と参照すること。
国際出願番号 PCT/JP01/03488	国際出願日 (日.月.年) 23.04.	0 1	優先日 (日.月.年) 24.04.00
出願人 (氏名又は名称) ローム株式:	会社		
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され		(PCT18≸	た) の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で3	ページである。		
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されて	いる。	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 □ この国際調査機関に提出さ		-	=
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書		おり、次の酢	己列表に基づき国際調査を行った。
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスク	こよる配列表	
	関に提出された書面による	紀列表	
	関に提出されたフレキシブ		上文和列车
			よの配列表 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
	た配列とフレキシブルディ	スクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査な	ができない(第 I 欄参照)。		
3. 発明の単一性が欠如してい	ハる(第Ⅱ欄参照)。		
4. 発明の名称は 🗵 出	頭人が提出したものを承認す	~る。	
	こ示すように国際調査機関が	作成した。	
5. 要約は 🗓 🗓	類人が提出したものを承認す	<sup>-</sup> る。	
国国		[人は、この国	347条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ さる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>1</u> 図とする。 X 出	頭人が示したとおりである。		□なし
	類人は図を示さなかった。		
本[	図は発明の特徴を一層よく表	している。	

発明の属する分野の分類(国際特許分類(I,PC))

Int. Cl' H01L33/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L33/00, H01S5/00-5/50

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1965-1996

日本国公開実用新案公報・

1971-2001

日本国実用新案登録公報

1996 - 2001

日本国登録実用新案公報

1994-2001

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

関連すると認められる文献

	3 と 配め りょしる 大郎	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y A	JP 5-315651 A (ローム株式会社) 26.11月.1993 (26.11.93) 段落0012(特に第39行) (ファミリーなし)	1, 2 3, 8, 9 4-7, 10-13
Y	JP 9-36435 A (ローム株式会社) 7.2月.1997 (07.02.97) 段落0029 (ファミリーなし)	3, 8, 9
Y	日本国実用新案登録出願平3-90895号(日本国実用新案登録出願公開 平5-36857号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したC	3, 8, 9

#### |X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 12.07.01 国際調査報告の発送日

24.07.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

2 K 8 4 2 2

近藤幸浩

電話番号 03-3581-1101 内線 3253

C (続き).	関連すると認められる文献	用・由・ナ
引用文献の カテゴリー*	   引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	D-ROM (スタンレー電気株式会社) 18.5月.1993 (18.05.93) 段落0013 (ファミリーなし)	
Y	日本国実用新案登録出願平2-109204号(日本国実用新案登録出願公開平4-65465号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(株式会社シチズン電子) 8.6月.1992 (08.06.92) 第4図 (ファミリーなし)	3, 8, 9
Y	JP 9-314589 A (株式会社ブリヂストン) 9.12月.1997 (09.12.97) 段落0011,0019 (ファミリーなし)	8,9
Y	JP 10-76546 A (日東紡績株式会社) 24.3月.1998 (24.03.98) 段落0009 (ファミリーなし)	8, 9
Α	JP 7-86455 A (株式会社東芝) 31.3月.1995 (31.03.95) 段落0018,図 2 (ファミリーなし)	4-7
A	日本国実用新案登録出願昭55-123178号(日本国実用新案登録出願公開昭57-47059号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(株式会社日立製作所) 16.3月.1982 (16.03.82) 第2図 (ファミリーなし)	10-13
<b>A</b>	日本国実用新案登録出願平4-37631号(日本国実用新案登録出願公開平5-90967号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM (スタンレー電気株式会社) 10.12月.1993 (10.12.93) 図1 (ファミリーなし)	10-13

PCT-0077

		1.14,107,001
0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	
0-2	国際出願日	
		•
		· ·
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101	
	この特許協力条約に基づく国	
	際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91
		(updated 01.01.2001)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許	
	協力条約に従って処理されるこ	
	とを請求する。	· •
0-6	出願人によって指定された受	日本国特許庁(RO/JP)
	理官庁	
0-7	出願人又は代理人の書類記号	PCT-0077
1	発明の名称	側面発光半導体発光装置およびその製造方法
71	出願人	NIMARIA LABORETTO COLO CONSTITUTO
11-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
11-2	右の指定国についての出願人で	米国を除くすべての指定国(all designated
	ある。	不国で除てリハCの前に国(all designated
II-4ia	1	States except US)
	名称	ローム株式会社
II-4en	Name	ROHM CO., LTD.
11-5ja	あて名:	615-0045 日本国
		京都府 京都市右京区西院溝崎町
		21
II-Sen	Address:	·
11 0011	Address.	21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku
		Kyoto-shi, Kyoto 615-0045
	1	Japan
11-6	国籍 (国名)	日本国 JP
I I - 7	住所 (国名)	日本国 JP
I I -8	電話番号	075-321-6472
I I - 9	ファクシミリ番号	
	ファンマミリ世石	075-313-0227

<del></del>	1 4 m // m // 177   77   79 HT -9	
111-1	その他の出願人又は発明者	
111-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and
		inventor)
111-1-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
	ある。	NAME OF A COLUMN AND A COLUMN A
III-1-4ja	氏名(姓名)	藤井 健博
III-1-4en	Name (LAST, First)	FUJII, Takehiro
	あて名:	
111 1 070	000	615-0045 日本国
	İ	京都府 京都市右京区西院溝崎町
		2 1
		ローム株式会社内
III-1-5en	Address:	c/o Rohm Co., Ltd.
		21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku
		Kyoto-shi, Kyoto 615-0045
		Japan
111-1-6	国籍(国名)	
111-1-7		日本国 JP
	住所 (国名)	日本国 JP
TV-1	代理人又は共通の代表者、通	
	知のあて名	
	下記の者は国際機関において右	代理人(agent)
	記のごとく出願人のために行動	
17 1 110	する。	
	氏名(姓名)	山田 義人
	Name (LAST, First)	YAMADA, Yoshito
[V-l-2ja	あて名:	541-0044 日本国
		大阪府 大阪市中央区伏見町
		2-6-6
		タナベビル
IV-1-2en	Addmoore	· ·
11 1 2011	Address:	The Tanabe Building
		6-6, Fushimimachi 2-chome, Chuo-ku
		Osaka-shi, Osaka 541-0044
		Japan
I V-1-3	電話番号	06-6229-0531
IV-1-4	ファクシミリ番号	06-6229-9675
V	国の指定	00 0220 0010
V-1	広域特許	EP: DE FR GB
	(他の種類の保護又は取扱いを	CI. DE IN GD
	求める場合には括弧内に記載す	
	る。)	
V-2	国内特許	CN KR US
	(他の種類の保護又は取扱いを	
	求める場合には括弧内に記載す	•
	る。)	
V-5	指定の確認の宣言	
	出願人は、上記の指定に加えて	
	、規則4.9(b)の規定に基づき、	
	特許協力条約のもとで認められ	
	る他の全ての国の指定を行う。	
	ただし、V-6欄に示した国の指   定を除く。出願人は、これらの	
	追加される指定が確認を条件と	
ĺ	していること、並びに優先日か	
	ら15月が経過する前にその確認	
	がなされない指定は、この期間	
ļ	の経過時に、出願人によって取	
ŀ	り下げられたものとみなされる	
	ことを宣言する。	
V-6		なし (NONE)



PCT-0077

		3時 2001年04月19日(19.04.2001)木曜	1日 14時45分58秒
VI-1	先の国内出願に基づく優先権		
VI-1-1	主張   先の出願日	0000/704/904/97 /04 04	
VI-1-2	ため山線口   先の出願番号	2000年04月24日(24.04.	2000)
VI-1-3	国名	特許願2000-122  日本国 JP	255
VI-2	先の国内出願に基づく優先権	日本国 Jr	
	主張		
VI-2-1	先の出願日	2000年05月08日 (08.05.	2000)
VI-2-2	先の出願番号	特許願2000-134	1 5 9
VI-2-3	国名	日本国 JP	
VI-3	先の国内出願に基づく優先権 主張		
1-8-1V	左	2000年05月24日(24.05.	2000)
VI-3-2	先の出願番号	特許顧2000-152	2 4 9
VI-3-3	国名	日本国 JP	£ 4 5
VI-4	優先権証明書送付の請求		
	上記の先の出願のうち、右記の	VI-1, VI-2, VI-3	
	番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成し国際事務		
	局へ送付することを、受理官庁		
	局へ送付することを、受理官庁 に対して請求している。		
VII-I	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁(ISA/JP)	
VIII-1	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-2	明細書	4	
VIII-3	弥和音	14	_
VIII-4	要約	2	_
VIII-5	図面	1	pct-0077abstract. txt
VIII-7	合計	17	<u> -</u>
	添付書類	<b>38</b>	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
8-111V	手数料計算用紙	· 58/17	添付された電子データ
VIII-9	別個の記名押印された委任状		
VIII-16	PCT-EASYディスク	<b>Y</b>	
VIII-17	その他		フレキシブルディスク
		納付する手数料に相当す る特許印紙を貼付した書	[-
		回のなまななないのでは	•
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振	_
		り込みを証明する書面	
VIII-18	要約書とともに提示する図の	1	
VIII-19	番号 国際出願の使用言語名:	日本語 (lancace)	
TX-1	提出者の記名押印	日本語 (Japanese)	
	120 H 2 HO H 1   17"		4
	or or (till or)		)
IX-1-1	氏名(姓名)	山田 義人 号西部	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		受理官庁記入欄	
10-1	団阪山路レ  テ担田された番丁		
	国際出願として提出された書 類の実際の受理の日		
	IM AM A-E-VH		



PCT-0077

	冰本(山麓州) - 日柳日	四 2001年04月19日(19.04.2001)
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ  く必要な補完の期間内の受理  の日	·
10-5	出願人により特定された国際  調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国 際調査機関に調査用写しを送 付していない	
		国際事務局記入欄
11-1	記録原本の受理の日	

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

#### (43) 国際公開日 2001 年11 月1 日 (01.11.2001)

**PCT** 

#### (10) 国際公開番号 WO 01/82386 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 33/00

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03488

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井健博 (FUJII, Takehiro) [JP/JP]; 〒615-0045 京都府京都市右京区西 院溝崎町21 ローム株式会社内 Kyoto (JP).

(22) 国際出願日:

2001 年4 月23 日 (23.04.2001)

日本語

(74) 代理人: 山田羲人(YAMADA, Yoshito); 〒541-0044 大 阪府大阪市中央区伏見町2-6-6 タナベビル Osaka (JP).

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB).

(25) 国際出願の言語:(26) 国際公開の言語:

日本語

JP

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(30) 優先権データ:

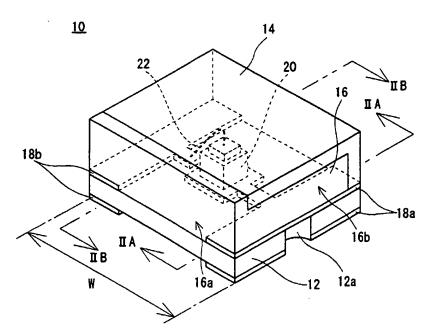
特願2000-122255 2000年4月24日(24.04.2000) JP 特願2000-134159 2000年5月8日(08.05.2000) JP

特願2000-134159 2000 年5 月8 日 (08.05.2000) 特願2000-152249 2000 年5 月24 日 (24.05.2000) 添付公開書類: — 国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ローム 株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒615-0045 京都 府京都市右京区西院溝崎町21 Kyoto (JP). 2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EDGE-EMITTING LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF

(54) 発明の名称: 側面発光半導体発光装置およびその製造方法



(57) Abstract: An edge-emitting light-emitting semiconductor device (10) includes a substrate (12) provided with an opaque and reflective resin case (14). Electrodes (18a, 18b) are formed on the surface of the substrate (12), and the electrodes (18a, 18b) are bonded to an LED chip. Transparent resin (16) is filled between the substrate (12) and the case (14) to mold the LED chip (20). The light-emitting edge of the semiconductor device (10) includes a face opposed to the sides (16a, 16b, 16b) formed of the transparent resin (16). The light-emitting edge has a roughened surface to scatter the light from the LED chip and the light reflected by the case (14).



#### (57) 要約:

側面発光半導体発光装置10は基板12を含み、基板12には不透光性および 反射性を有する樹脂で形成されたケース14が設けられる。基板12の表面には 電極18aおよび18bが形成され、この電極18aおよび18bにLEDチッ プがボンディングされる。基板12とケース14との間には透光性樹脂16が充 填され、これによってLEDチップ20がモールドされる。側面発光半導体発光 装置10の発光面は、透光性樹脂16で形成された面16a、面16bおよび面 16bと対向する面で形成される。また、この発光面は粗面で形成される。この ため、LEDチップから出力される光およびケース14で反射した光は発光面で 散乱される。

#### 明細書

#### 側面発光半導体発光装置およびその製造方法

#### 技術分野

この発明は側面発光半導体発光装置およびその製造方法に関し、特にたとえば LEDチップを基板上の電極にボンディングした、側面発光半導体発光装置およ びその製造方法に関する。

#### 従来技術

従来のこの種の側面発光半導体発光装置およびその製造方法の一例が、平成5年11月26日付で出願公開された特開平5-315651号 [H01L 33/00] に開示されている。当該製造方法で製造された半導体発光素子1を図17(A)に示す。図17(A)によれば、LEDチップ43は基板42の表面に形成された電極42aおよび電極42bにボンディングされる。透明合成樹脂44は、LEDチップ43を覆うように形成される。図17(A)のXVIB-XVIB断面図である図17(B)からも分かるように、透明合成樹脂44の上面は滑らかで、かつ発光面45に向かうに従って膨らんでいる。さらに、透明合成樹脂44と嵌合する凹部を有するカバー体46が、透明合成樹脂44を覆うように形成される。カバー体46は不透光性および反射性を有する樹脂で形成され、LEDチップ43から発光面45と異なる方向に発せられた光はこのカバー体46によって反射される。したがって、反射した光も発光面45から出力され、これによって側面方向への発光効率が改善される。

しかし、この従来技術では、LEDチップ43と電極42bとの間を電気的に接続するための金線(ボンディングワイヤ)43aが発光面45に対して垂直方向にボンディングされるため、半導体発光素子1の幅方向の長さWが半導体発光素子1の奥行き方向の長さDよりも短くなる。また、発光面45は半導体発光素子41の1つの側面の一部にしか形成されないため、発光領域が狭い。このため、半導体発光素子1を携帯電話機などの電子機器の液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトとして用いるときは、比較的多数の半導体発光素子1を導光板に設

けて、いわゆるダーク部分の発生を防止する必要がある。

これを回避するため、本願出願人は先に出願した特願平11-124410号において、図18(A)に示すようなチップ型半導体発光素子51を提案している。図18(A)によれば、基板53には電極53aおよび53bが形成され、電極53aおよび53bにLEDチップ55がボンディングされる。つまり、図18(A)のXVIB-XVIIB断面図である図18(B)から分かるように、LEDチップ55はボンディングペースト(以下、「DBペースト」という。)61によって電極53aにダイボンディングされ、かつボンディングワイヤ55aによって電極53bにワイヤボンディングされる。不透光性および反射性を有する樹脂で形成されたリフレクタ(ケース)57はLEDチップ55を囲むように基板53上に設けられ、基板53とケース57とによって形成された開口部分に透光性樹脂59が充填される。

図18(B)から分かるように、ボンディングワイヤ55aはチップ型半導体素子51の幅方向とほぼ平行にボンディングされ、これによって発光面が広くされる。なお、図18(A)において、透光性樹脂59で形成された面59a,面59bおよび面59bに対向する面が発光面となる。しかし、このチップ型半導体発光素子51では、発光面を広くすることができるものの、面59aに鏡面加工を施しているため、製造が困難である。

つまり、このチップ型半導体発光素子51を製造するときは、一度に1000個程度製造できるように、基板53が連続的に形成された連続基板61およびケース57が連続的に形成された連続ケース63が用いられる。まず、この連続基板61と連続ケース63とが接着され、その断面は図19(A)のように示される。図19(A)~図19(c)では連続基板61は横方向にのみ連続するように示してあるが、連続基板61は紙面に対して垂直方向にも連続している。また、連続ケース63に含まれる部材63aは横方向に所定間隔に形成され、部材63aの断面はT字状に形成される。さらに、連続ケース63は、連続基板61と同様に紙面に対して垂直方向にも連続する。つまり、部材63aは断面がT字となるように棒状に形成される。ただし、各々の部材63aは図示しない端部で互いに連結され、これによって連続ケース63が形成される。

連続基板61と連続ケース63とが接着されると、図19(B)に示すように 金型71が装着され、図19(C)に示すように透光性樹脂59が注入される。 透光性樹脂59が硬化すると、金型71が取り外され、図19(C)の点線で示す位置でダイシングされる。また、紙面に平行な方向においても、チップ型半導 体発光素子51の幅毎にダイシングされる。これによって、複数のチップ型半導 体発光素子51が得られる。発光面を形成する面59aは、金型71の凸部71 aの金属面によって鏡面に加工される。

しかし、金型71の凸部71aは各々の部材63aの間に存在する0.3~0.5mm程度の隙間73に収める必要があるため、金型71の位置決めが困難である。また、凸部71aは非常に薄いため、破損し易い。さらに、金型71は透光性樹脂59が硬化した後に取り外す必要があり、摩擦により金型71が抜けにくい。また、図18(A)に示す面19aは鏡面加工されるので、LEDチップ55から出力される光が屈折してしまい、側面方向への発光強度が弱くなる。

さらに、図18(A) および図18(B) から分かるようにケース57が基板53に接する面積は小さく、材料の相違からケース57と透光性樹脂59との密着性もよくない。このため、外部からの衝撃によってケース57が容易に外れてしまう。さらにまた、LEDチップ55は電極53a上にDBペースト61でダイボンディングされるため、LEDチップ55の下部(基台)がDBペースト61によって覆われる。このため、LEDチップ55の基台部分から出力される光がDBペースト61によって遮られ、発光効率が低下する。

#### 発明の概要

それゆえに、この発明の主たる目的は、発光強度を向上させることができる、 側面発光半導体発光装置およびその製造方法を提供することである。

この発明の他の目的は、ケースが外れるのを防止することができる、側面発光 半導体発光装置およびその製造方法を提供することである。

この発明のその他の目的は、所望の発光方向への発光効率を改善することができる、側面発光半導体発光装置を提供することである。

この発明に従う側面発光半導体発光装置は、電極が形成された基板;電極にボ

ンディングされたLEDチップ;およびLEDチップをモールドする透光性樹脂を備え、透光性樹脂は基板に直交するかつ粗面で形成された発光面を有する。基板に直交する発光面を粗面で形成することで、LEDチップから出力された光は発光面で散乱する。これによって発光強度が向上する。発光面は、好ましくはダイシングによって形成される。

この発明に従う側面発光半導体発光装置の製造方法は、次のステップを備える:(a)開口が対向する2つのリフレクタをLEDチップがマウントされた基板上に載置し;(b)開口の対向部に透明樹脂を注入し;そして(c)硬化した透明樹脂および基板を対向部でダイシングする。製造された側面発光型半導体発光装置は、透明樹脂のダイシング面を発光面とする。ダイシングによって発光面は粗面とされ、LEDチップから出力された光は発光面で散乱する。これによって発光強度が向上する。

この発明に従う側面発光半導体発光装置は、電極が形成された基板;基板上にボンディングされたLEDチップ;LEDチップをモールドする透光性樹脂;およびLEDチップから発せられた光を反射するリフレクタを備え、透光性樹脂は凸部を有し、リフレクタは凸部と嵌合する凹部を有する。凸部と凹部とが勘合することによって、透明性樹脂とリフレクタとが一体化される。これによって、リフレクタが容易に外れることはない。

凹部をリフレクタの一方主面から他方主面に向かって拡径された貫通孔とすれば、一方主面から他方主面に向かう外力がリフレクタに加えられたとしても、リフレクタが容易に外れることはない。好ましくは、一方主面は透光性樹脂に接する面であり、他方主面は外部に露出する面である。LEDチップがチップ上面から延びるボンディングワイヤを有する場合に、凹部をLEDチップの直上に形成するようにすれば、ボンディングワイヤが凹部に収まり、側面発光半導体発光装置の高さを抑えることができる。

この発明に従う側面発光半導体発光装置の製造方法は、次のステップを備える:(a)凹部を形成したリフレクタを基板上に載置し、(b)凹部の内面を含むリフレクタの表面に付着した有機物を除去し、そして(c)リフレクタと基板との間に凹部内に至るまで透光性樹脂を注入する。有機物を除去することによって

透光性樹脂は凹部内に容易に侵入し、リフレクタおよび透光性樹脂の密着性が高まる。リフレクタと透光性樹脂とが一体化することで、リフレクタの離脱が防止される。好ましくは、有機物はUV洗浄によって除去される。

この発明に従う側面発光半導体発光装置は、電極が形成された基板;およびボンディングペーストによって電極にボンディングされるLEDチップを備え、LEDチップは、透明な基台とその上に形成された発光層とを有し、かつボンディングペーストの塗布位置から発光面側にずれた位置にマウントされる。発光層から発せられた光は、透明な基台を介して発光面から出力される。LEDチップはボンディングペーストの塗布位置から発光面側にずれた位置にマウントされるため、基台がボンディングペーストによって覆われることはなく、これによって発光効率が改善される。

電極は、好ましくは、LEDチップのマウント位置から発光面と反対方向にずれた中心を有する塗布領域を含む。こうすることで、ボンディングペーストの塗布位置を容易に決めることができる。電極は、さらに好ましくは、塗布領域よりも発光面側に形成される補助領域と、塗布領域および補助領域を接続する幅狭の連結部とをさらに含む。補助領域を形成することでLEDチップが電極に確実にボンディングされる。また、塗布領域と補助領域とを幅狭の連結部によって接続することで、塗布領域に塗布されたボンディングペーストが容易に補助領域に侵入することはない。塗布領域の中心を基板の中心から発光面と反対方向にずらすようにすれば、LEDチップのマウント位置を従来と同じにすることができる。

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

#### 図面の簡単な説明

- 図1はこの発明の一実施例を示す図解図であり;
- 図2(A)は図1に示す発光装置のⅡA-ⅡA断面図であり:
- 図2(B)は図1に示す発光装置のⅡB-ⅡB断面図であり:
- 図3(A)は図1に示す発光装置の製造に用いられる連続基板および連続ケースを示す図解図であり;

- 図3 (B) は連続基板に連続ケースを接着した積層体を示す図解図であり:
- 図4(A)は積層体を製造する工程を示す図解図であり
- 図4(B)は積層体に金型を押し当てる工程を示す図解図であり;
- 図4(C)は金型が押し当てられた積層体に透光性樹脂を注入する工程を示す図解図であり;
  - 図4(D)は積層体をダイシングする工程を示す図解図であり;
  - 図5はこの発明の他の実施例を示す図解図であり;
  - 図6(A)は図5に示す発光装置のVIA-VIA断面図であり;
  - 図6(B)は図5に示す発光装置のVIB-VIB断面図であり:
- 図7(A)は図5に示す発光装置の製造に用いられる連続基板および連続ケースを示す図解図であり;
  - 図7 (B) は連続基板に連続ケースを接着した積層体を示す図解図であり;
  - 図8(A)は積層体を製造する工程を示す図解図であり
  - 図8(B)は積層体に金型を押し当てる工程を示す図解図であり;
- 図8(C)は金型が押し当てられた積層体に透光性樹脂を注入する工程を示す図解図であり:
  - 図8(D)は積層体をダイシングする工程を示す図解図であり:
  - 図9は図5に示す発光装置の変形例を示す断面図であり:
  - 図10はこの発明のその他の実施例を示す図解図であり:
  - 図11(A)は図10に示す発光装置のXA-XA断面図であり;
  - 図11 (B) は図10に示す発光装置のXB-XB断面図であり:
  - 図12は図11に示すLEDチップを示す図解図であり:
- 図13(A)は電極にボンディングされたLEDチップおよびDBペーストを上方から見た図解図であり:
- 図13 (B) は電極にボンディングされたLEDチップおよびDBペーストを発光面側(正面側)から見た図解図であり:
- 図13 (C) は電極にボンディングされたLEDチップおよびDBペーストを側面から見た図解図であり:
  - 図13(D)は電極にボンディングされたLEDチップおよびDBペースト

を発光面の反対側(背面側)から見た図解図であり;

- 図14(A)は基板に形成される電極の一例を示す図解図であり:
- 図14(B)は電極にLEDチップをマウントした状態を示す図解図であり:
- 図15(A)は図10に示す発光装置の製造に用いられる連続基板および連続ケースを示す図解図であり;
  - 図15(B)は連続基板に連続ケースを接着した積層体を示す図解図であり;
  - 図16(A)は積層体を製造する工程を示す図解図であり
  - 図16(B)は積層体に金型を押し当てる工程を示す図解図であり:
- 図16(C)は金型が押し当てられた積層体に透光性樹脂を注入する工程を示す図解図であり;
  - 図16(D)は積層体をダイシングする工程を示す図解図であり;
  - 図17(A)は従来の側面発光半導体発光装置の一例を示す図解図であり;
- 図17(B)は図17(A)に示す側面発光半導体発光装置のXVIB-XVI B断面図であり;
- 図18(A)は背景技術となる側面発光半導体発光装置の一例を示す図解図であり:
- 図18(B)は図18(A)に示す側面発光半導体発光装置のXVIB-XVIB B断面図であり;
- 図19(A)は図18(A)に示す側面発光半導体発光装置を製造するときに連続基板に連続ケースを接着する工程を示す図解図であり;
- 図19 (B) は連続基板に接着された連続ケースに金型を押し当てる工程を示す図解図であり; そして
- 図19 (C) は金型が押し当てられた連続ケースに透光性樹脂を注入する工程を示す図解図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

図1を参照して、この実施例の側面発光半導体発光装置(以下、単に「発光装置」という。)10は、たとえばガラスエポキシで形成された絶縁性基板(以下、単に「基板」という。)12を含む。基板12上には、不透光性および反射性を有

する樹脂で形成されたリフレクタ(ケース)14が設けられる。基板12にはリード(電極)18aおよび18bが形成され、図1の IIA-IIA断面図である図2(A)から分かるように、電極18aには半導体発光素子(LEDチップ)20がDBペースト(図示せず)によってダイボンディングされる。また、図1のIB-IIB断面図である図2(B)から分かるように、電極18bとLEDチップ20とが金線のようなボンディングワイヤ22で電気的に接続される。

電極18aはまた、基板12の側面に設けられたスルーホール12aを介して 基板14の表面から裏面まで連続的に形成され、プリント基板(図示せず)に直 接マウントして電気的に接続できる構造となっている。図示は省略するが、電極 18bも同様に構成される。基板12とケース14との間にはエポキシ樹脂のよ うな透光性樹脂16が充填され、これによってLEDチップ20がモールドされ る。

なお、図1,図2(A)および図2(B)では、電極18aおよび18bは厚みを設けて示してあるが、実際には薄膜状に形成される。また、図1に示すように、スルーホール12aは、基板12の表面側において電極18aによって覆われる。これによって、モールド時に透光性樹脂16が基板12の裏面側に流れ込むのが防止される。図示は省略するが、電極18b側も同様に構成される。

図2(A)および(B)から分かるように、ボンディングワイヤ22は発光装置10の幅方向Wとほぼ平行にボンディングされる。また、発光面は、面16a,面16bおよび面16bに対向する面であり、透光性樹脂16によって形成される。さらに、この発光面は、基板12に直交しかつ粗面で形成される。このため、LEDチップ20から出力される光およびケース14で反射された光は発光面で散乱される。つまり、発光領域が実質的に拡大され、発光強度が向上する。

図3(A)を参照して、連続基板30は基板12が連続的に複数形成された基板であり、連続ケース32はケース14が連続的に複数形成されたケースである。このような連続基板30および連続ケース32が、発光装置10の製造に用いられる。連続基板30には、図示は省略するが、製造する発光装置10の個数(この実施例では、1000個程度)に対応する電極18aおよび18bが連続的に形成されるとともに、製造する発光装置10の個数に対応するLEDチップ20

がボンディングされている。

連続ケース32は図3(B)に示すように連続基板30に積層され、これによって積層体34が得られる。図3(B)のIVA-IVA断面図である図4(A)から分かるように、連続ケース32に含まれる部材32aの断面はT字状に形成され、複数の部材32aが所定間隔で横方向に形成される。また、部材32aは、紙面に直交する方向にも連続している。つまり、部材32aは、断面がT字となるように棒状に形成される。なお、図3(A)から分かるように、各々の部材32aは端部において互いに連結され、これによって1つの連続ケース32が形成される。また、連続ケース32は、T字の縦棒の底辺に相当する部分で連続基板30に接着される。

積層体34が得られると、連続ケース32がUV洗浄される。具体的には、連続基板30と連続ケース32とが接着された状態で、所定時間(たとえば3分間)にわたって紫外線が照射される。このようなUV洗浄によって連続ケース32(ケース14)の表面に付着した有機物が除去され、ケース14と透光性樹脂16との密着性が改善される。つまり、有機物とケース14との間の結合状態が解除され、注入される透光性樹脂16とケース14とが結合し易くなる。UV洗浄が終了すると、連続基板30と連続ケース32とによって形成された開口34が互いに対向する部分(対向部分)38に透光性樹脂16が注入される。

具体的には、図4 (B)に示すような平板状に形成された金型36が連続ケース32の上面に押し当てられ、図4 (C)に示すように透光性樹脂16が対向部分38に注入される。注入が完了し、透光性樹脂16が硬化すると、金型36が連続ケース32から取り外される。透光性樹脂16が充填された積層体34は、図4(C)の点線で示す位置でダイサ(図示せず)によってダイシングされる。積層体34は、透光性樹脂16を注入した後の図3(B)のND-ND断面図である図4(D)から分かるように、ケース14(発光装置10)の幅毎にもダイシングされる。これによって、図1に示す発光装置10が複数得られる。発光装置10の発光面はダイシングによって形成されるため、発光面にはダイサのブレードの粗さに応じた細かな凹凸が形成される。LEDチップ20から出力される光は、この細かな凹凸によって発光面で散乱される。

この実施例によれば、光の散乱性に優れた発光面をダイシングによって形成するようにしたため、容易に発光強度を向上させることができる。したがって、電子機器などに設けられたLCDのバックライトに発光装置を適用する場合には、発光装置の個数を少なくすることができる。また、透光性樹脂を注入するときに用いる金型は平板状のものであるため、金型の製造が簡単である。

図5を参照して、他の実施例の発光装置10は、ケース24の上方に貫通孔(以下、単に「孔」という。)24が形成される点を除き、図1~図4実施例と同様であるため、重複した説明はできるだけ省略する。図5,図6(A)および図6(B)から分かるように、ケース14の上部板14aには孔24が形成される。孔24は截頭円錐を逆向きにした形状であり、上部板14aの下面から上面に向かって拡径している。また、孔24には透光性樹脂16が充填されており、ケース14と透光性樹脂16とが一体化されている。つまり、透明樹脂16とケース14とは、透明樹脂16に形成された凸部とケース14に形成された凹部(つまり孔24)とによって互いに嵌合し、これによって両者が一体化している。

このような発光装置10は、図1~図4実施例と同じ方法で製造される。つまり、図7(A)に示すように、複数の孔24が形成された連続ケース32が連続基板30に積層され、これによって図7(B)に示す積層体34が形成される。このとき、図7(B)の個A-個A断面図である図8(A)から分かるように、ボンディングワイヤ22の頂上部分は孔24内に収められる。積層体34が得られると、所定時間のUV洗浄の後、図8(B)に示すように金型36が連続ケース32に押し当てられ、図8(C)に示すように連続ケース32内に透光性樹脂16が注入される。透光性樹脂16が硬化すると、図8(D)に示すように積層体34がダイシングされ、これによって複数の発光装置10が得られる。

この実施例によれば、ケース14に孔24を設け、かつ孔24に透光性樹脂16を侵入させることによって、ケース14と透光性樹脂16とを一体化している。このため、ケース14に対して図1に示す発光装置10本体の幅方向Wに力が加えられても、透光性樹脂16の凸部16cがストッパとして働き、ケース14の離脱が防止される。また、孔24は上方に向かって拡径しているため、上方向Hに力が加えられた場合にも、ケース14が外れることはない。

さらに、孔24は上部板14aの上面に向かって拡径しており、透光性樹脂16が孔24内に侵入し難い構造となっているが、UV洗浄によって透光性樹脂16とケース14との密着性が改善されるため、透光性樹脂16は孔24に容易に侵入する。

また、孔24はLEDチップ20の直上に形成されるため、チップ上面から延びるボンディングワイヤ22の頂上22aは孔24内に収められる。このため、ケース14の高さを低くしてもボンディングワイヤ22がケース14と接触することはなく、ケース14の取り付け時にボンディングワイヤ22が断線するのを防止できる。さらにまた、発光装置10本体を薄型(上述した導光板の厚み以下)に形成できるため、LEDチップ20から出力される光は効率的に導光板に入射する。

さらに、孔24を介して外部に出力される光によって発光装置10の点灯試験が可能となるため、上面発光型半導体発光装置の点灯試験装置をこの実施例の発光装置10にも適用することができる。つまり、試験装置を別途設ける必要がなく、試験装置に設けられた光センサの位置を変更する必要もない。点灯試験において、発光面(側面)からの発光量を求めるには、発光面の面積に対する孔24の面積の比率を孔24からの発光量に掛け算すればよい。

なお、この実施例では、孔の形状を下向きの截頭円錐に形成したが、図9に示すように上向きの截頭円錐形状に孔を形成するようにしてもよい。つまり、上方に向かって縮径する孔を形成してもよい。実施例で示した形状の孔では、上向きに大きな力が加わったときに、透光性樹脂の凸部が割れてしまい、ボンディングワイヤの断線を引き起こしてしまうおそれがある。これに対して、上方に向かって縮径する孔を形成すると、上向きの大きな力によってケースが外れることはあるものの、ボンディングワイヤの断線は回避できる。

また、ケースと透光性樹脂との密着性だけを改善したければ、孔は円筒形状に 形成してもよい。しかし、ケースを成形するための金型を取り外すときに、孔と 接触した部分の摩擦が大きくなるため、金型が抜けにくく、成形した連続ケース が破損してしまうおそれもある。したがって、この実施例では、上方向に拡径す るテーパ状の孔を形成し、かかる問題点を解消している。

さらに、この実施例では、ケース(連続ケース)をUV洗浄するようにしているが、プラズマ洗浄やスパッタ洗浄により有機物を除去するようにしてもよい。 ただし、発明者が行った実験では、UV洗浄したときの密着性が一番良かった。 しかも、プラズマ洗浄やスパッタ洗浄では真空系が必要であり、また装置自体も 値段が高いという問題がある。

さらにまた、この実施例では、孔の内面を含むケース(連続ケース)の表面を 洗浄するようにしているが、少なくとも孔の内面を洗浄すれば、孔内に透光性樹 脂を容易に侵入させることができる。

図10を参照して、その他の実施例の発光装置10は、電極18aが図14(A)に示すように形成される点を除き、図1~図4実施例と同様であるため、重複した説明はできるだけ省略する。ただし、この実施例では、DBペーストとLEDチップとの相対位置に意味があるため、参照番号"24"を付すことによってDBペーストを特に図示する。DBペースト24は、図11(A)、図11(B)、図12、図13(A)~図13(D)において斜線を用いて図示される。なお、この斜線は断面を示すものではない。

図12に示すように、LEDチップ20は、ボンディングワイヤ22と接続されるp型電極(ボンディングパット)20aならびに電極18aと接続されるn型電極20eを含む。n型電極20eは、電極18aおよび18bと同様に薄膜で形成される。LEDチップ20はまたp層20b、発光層20cおよびn層20dを含み、n層20d→発光層20c→p層20bの順にn型電極20eの上に積層される。p層20bおよびn層20dは、それぞれ透明の半導体GaAsで形成される。また、n型電極20eは反射性を有する銅薄膜などで形成される。このため、発光層20cで発せられた光は、p層20bおよびn層20dを介してLEDチップ20の外部に出力される。また、発光層20cの下方に発せられた光は、n型電極20eの表面で反射され、n層20dを介してLEDチップ20の外部に出力される。

したがって、LEDチップ20をDBペースト26で電極18aにダイボンディングした場合には、n 層20dおよびn 型電極20eからなる基台20fがDBペースト26で覆われ、n 層20dを介して出力される光がDBペースト26

で遮られてしまう。これを回避するため、この実施例では、図13(A)~図13(D)に示す位置にLEDチップ20をダイボンディングし、発光方向Pへの光を最大限に利用している。

つまり、図13(A)に示すように、LEDチップ20はDBペースト26の中心から下側(発光方向P側)にずれた状態で電極18aにダイボンディングされる。したがって、LEDチップ20を発光面16a側から見ると、図13(B)に示すように、LEDチップ20の発光方向P側では、DBペースト26により覆われる部分が減少している。また、LEDチップ20を面16bと対向する面側から見ると、図13(C)に示すように、DBペースト26の中心から発光方向Pに向かうに従ってDBペースト26の量が連続的に減少している。さらに、LEDチップ20を発光面16aに対向する面側から見ると、図13(D)に示すようにLEDチップ20の基台20fが覆われている。これは、発光面16aに対向する面がDBペースト26の中心に近く、DBペースト26の量が多くなるからである。

このように、LEDチップ20をDBペースト26の中心から発光面16a側にずらしてマウントするようにしたため、図14(A)に示すような電極18aが形成される。図14(A)によれば、電極18aは、DBペースト24を塗布するための塗布領域28aおよび補助領域28bを含む。塗布領域28aは円形であり、その中心Yは基板12の中心Xから左方向(発光方向Pと逆方向)にずれている。また、補助領域28bは縦長の長方形であり、塗布領域28aよりも右側(発光方向P側)に形成される。さらに、塗布領域28aと補助領域28bとは、幅狭に形成された連結部28cで互いに接続されている。

DBペースト26は、塗布領域28aの中心Yに滴下され、ほぼ円形に広がる。そして、図14(B)に示すように、基板12の中心XにLEDチップ20がマウントされる。このため、LEDチップ20の発光面16a側の面がDBペースト26によって覆われることはなく、発光方向Pに出力される光がDBペースト26で遮られるのを防止することができる。また、補助領域28bを設けることにより、LEDチップ20を電極18aに確実に接続させることができる。なお、図14(A)および図14(B)では、電極18aを分かり易く説明するために、

DBペースト26の図示を省略している。

塗布領域28aの大きさはDBペースト26の塗布量および粘度によって決定され、塗布領域28aの大きさが決定されると、塗布領域28aの形成位置(中心Y)も決定される。また、塗布領域28aと補助領域28bとを幅狭に形成された連結部28cで接続(連結)するため、DBペースト26の補助領域28bへの侵入が抑制される。すなわち、発光面16a側のDBペースト24を減らすことができる。

このような発光装置10は、図1~図4実施例と同じ方法で製造される。つまり、図15(A)に示すように連続ケース32が連続基板30に積層され、図15(B)および図16(A)に示す積層体34が形成される。積層体34が形成されると、所定時間のUV洗浄の後、図16(B)に示すように金型36が連続ケース32に押し当てられ、図16(C)に示すように連続ケース32内に透光性樹脂16が注入される。透光性樹脂16が硬化すると、図16(D)に示す点線の位置で積層体34がダイシングされ、これによって複数の発光装置10が得られる。

この実施例によれば、LEDチップ20のマウント位置をDBペースト26の中心Yよりも発光面16a側にずらすようにしたため、LEDチップ20の発光面側の面がDBペースト26で覆われることがない。つまり、所望の発光方向に出力される光がDBペーストで遮られることがないので、発光効率を改善することができる。

なお、電極は図14(A)で示したような形状に限定されるものではなく、少なくともDBペーストの塗布位置を一義的に決定できる形状であればよい。さらにまた、電極を図14(A)のように形成し、DBペーストの塗布位置を変更すれば、従来の製造装置を用いて、この実施例の発光装置を製造することができる。

この発明が詳細に説明され図示されたが、それは単なる図解および一例として 用いたものであり、限定であると解されるべきではないことは明らかであり、こ の発明の精神および範囲は添付されたクレームの文言によってのみ限定される。

#### 請求の範囲

1. 側面発光半導体発光装置であって、

電極が形成された基板:

前記電極にボンディングされたLEDチップ:および

前記LEDチップをモールドする透光性樹脂を備え、

前記透光性樹脂は前記基板に直交するかつ粗面で形成された発光面を有する。

- 2. クレーム1に従属する側面発光半導体発光装置であって、前記発光面はダイシングによって形成される。
  - 3. 側面発光半導体発光装置の製造方法であって、次のステップを備える:
- (a) 開口が対向する2つのリフレクタをLEDチップがマウントされた基板上に載置し:
  - (b) 前記開口の対向部に透明樹脂を注入し;そして
  - (c) 硬化した前記透明樹脂と前記基板とを前記対向部でダイシングする。
  - 4. 側面発光半導体発光装置であって、

電極が形成された基板;

前記基板上にボンディングされたLEDチップ;

前記LEDチップをモールドする透光性樹脂;および

前記LEDチップから発せられた光を反射するリフレクタを備え、

前記透光性樹脂は凸部を有し、前記リフレクタは前記凸部と嵌合する凹部を有する。

- 5. クレーム4に従属する側面発光半導体発光装置であって、前記凹部は前記 リフレクタの一方主面から他方主面に向かって拡径された貫通孔である。
- 6. クレーム5に従属する側面発光半導体発光装置であって、前記一方主面は前記透光性樹脂に接する面であり、前記他方主面は外部に露出する面である。
- 7. クレーム 4 ないし 6 のいずれかに従属する側面発光半導体発光装置であって、前記LEDチップは上面から延びるボンディングワイヤを有し、前記凹部は前記LEDチップの直上に形成される。
  - 8. 側面発光半導体発光装置の製造方法であって、次のステップを備える:
  - (a) 凹部を形成したリフレクタを基板上に載置し、

(b)前記凹部の内面を含む前記リフレクタの表面に付着した有機物を除去し、 そして

- (c) 前記リフレクタと前記基板との間に前記凹部内に至るまで透光性樹脂を 注入する。
  - 9. クレーム8に従属する側面発光半導体発光装置の製造方法であって、 前記ステップ(b)では前記リフレクタをUV洗浄する。
  - 10. 側面発光半導体発光装置であって、

電極が形成された基板;および

ボンディングペーストによって前記電極にボンディングされるLEDチップを 備え、

前記LEDチップは、透明な基台とその上に形成された発光層とを有し、かつ 前記ボンディングペーストの塗布位置から発光面側にずれた位置にマウントされ る。

11. クレーム10に従属する側面発光半導体発光装置であって、

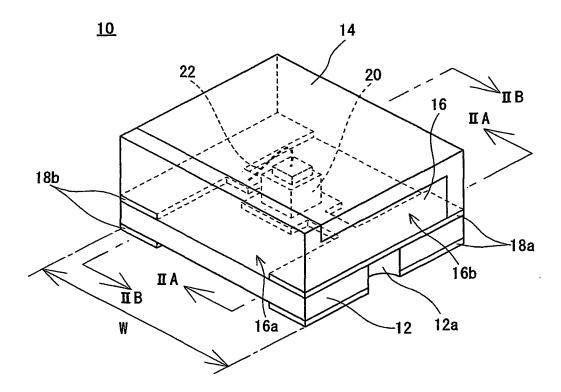
前記電極は前記LEDチップのマウント位置から前記発光面と反対方向にずれた中心を有する塗布領域を含む。

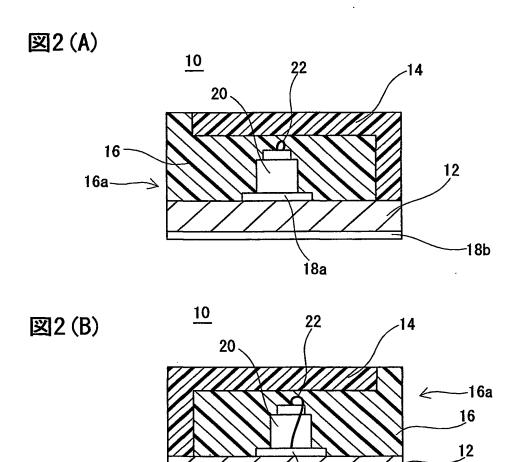
12. クレーム11に従属する側面発光半導体発光装置であって、

前記電極は、前記塗布領域よりも前記発光面側に形成される補助領域、および前記塗布領域と前記補助領域とを接続する幅狭の連結部をさらに含む。

13. クレーム11または12に従属する側面発光半導体発光装置であって、前記塗布領域の中心は前記基板の中心から前記反対方向にずれている。

図1





18b

-18a



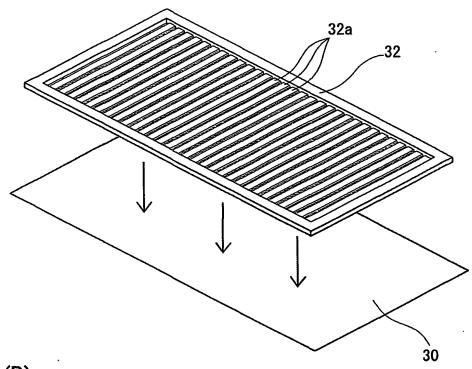
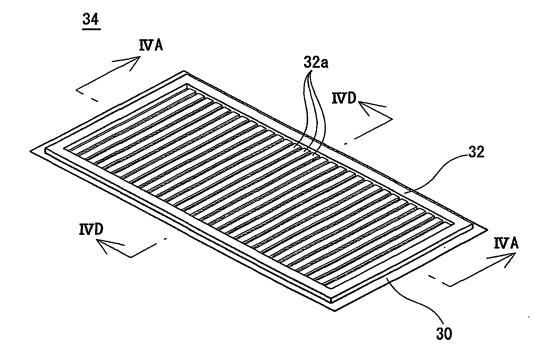
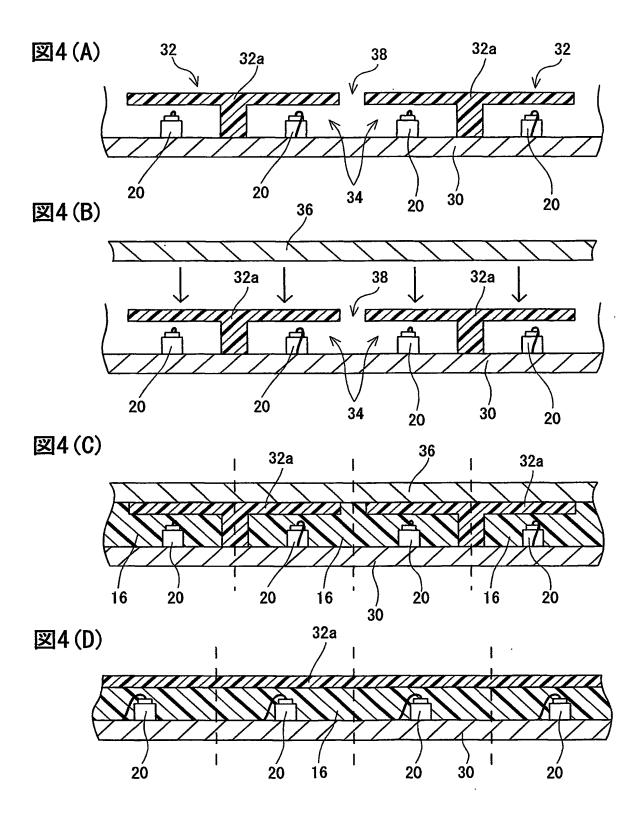
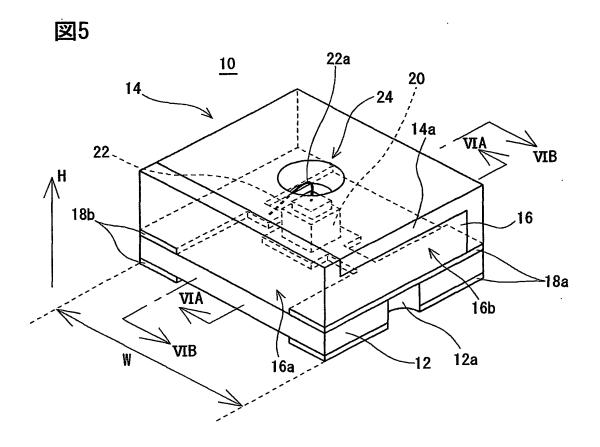
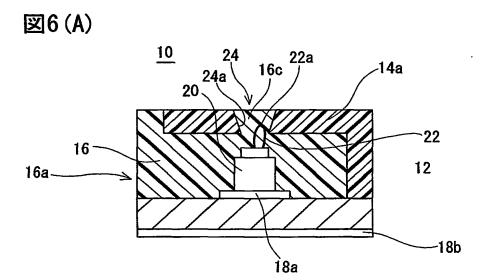


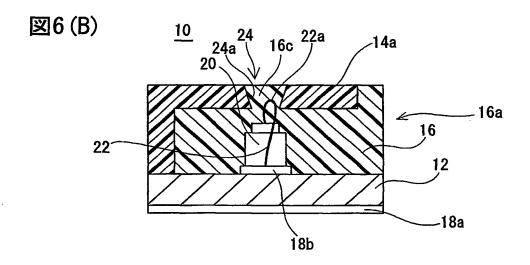
図3 (B)

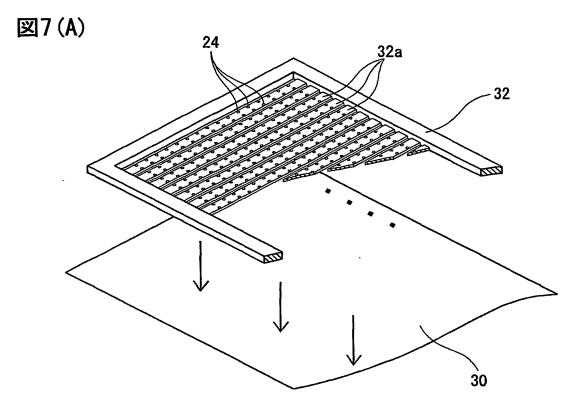




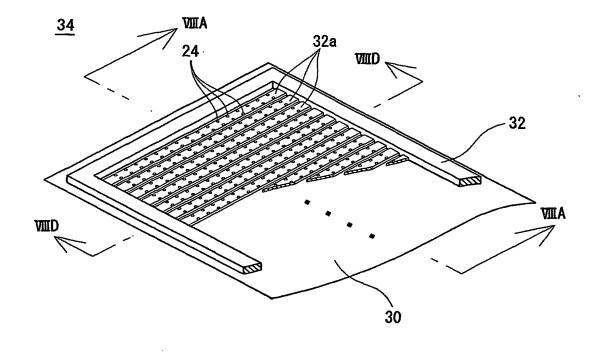


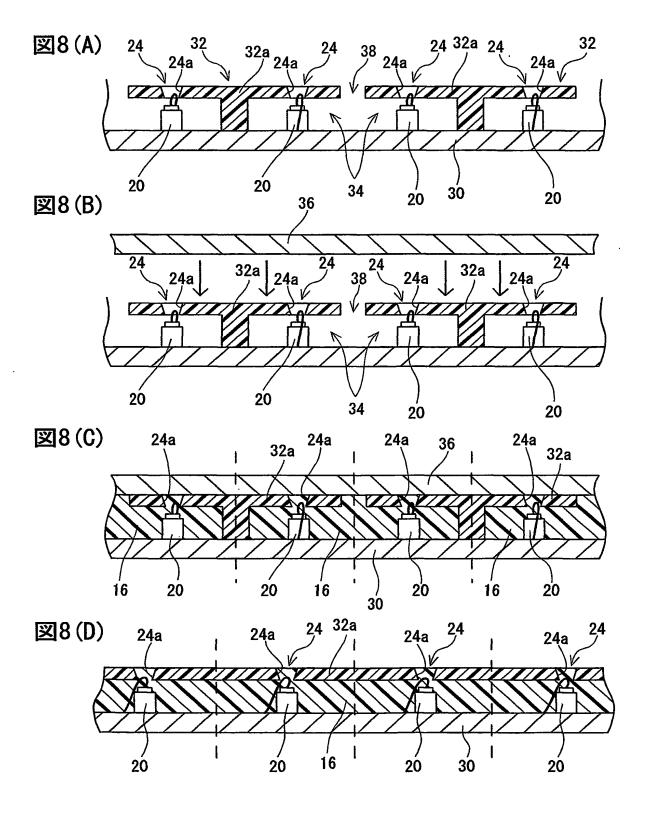


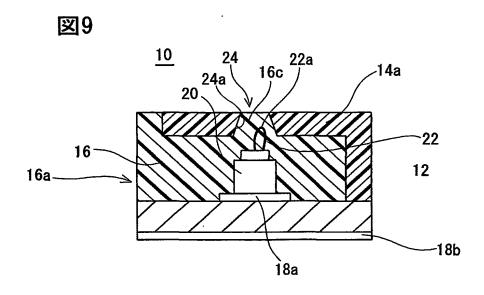


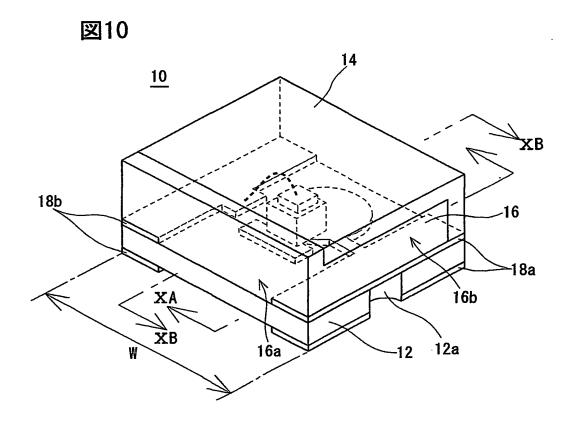


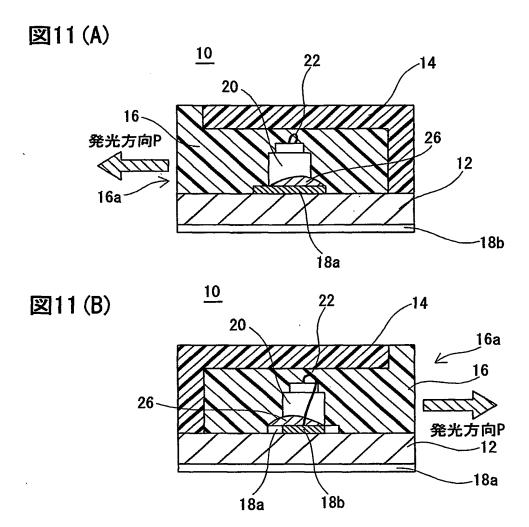


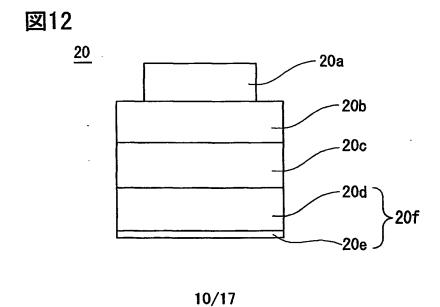














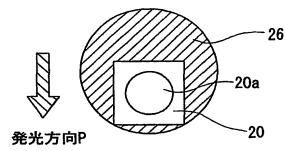
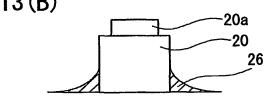


図13(B)



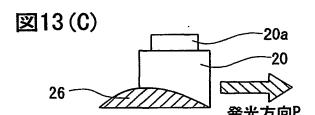


図13(D)

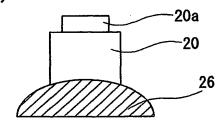


図14(A)

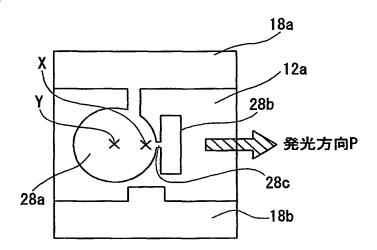
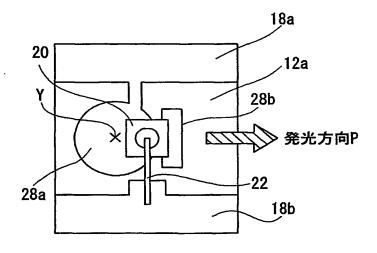
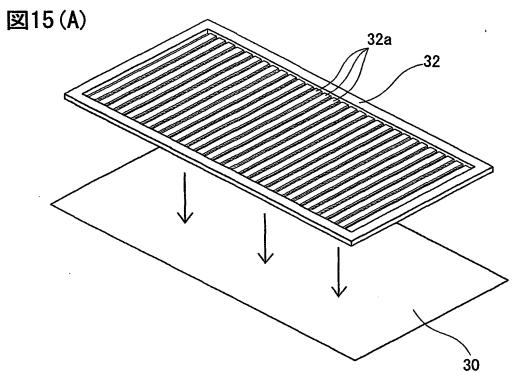
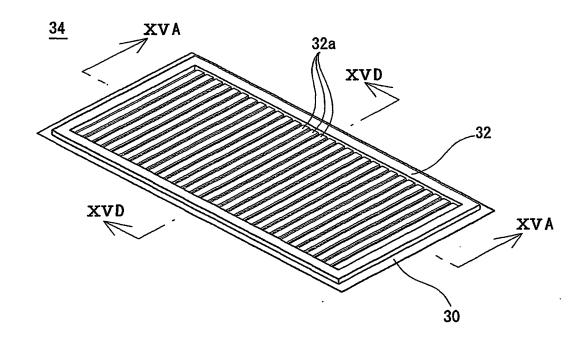


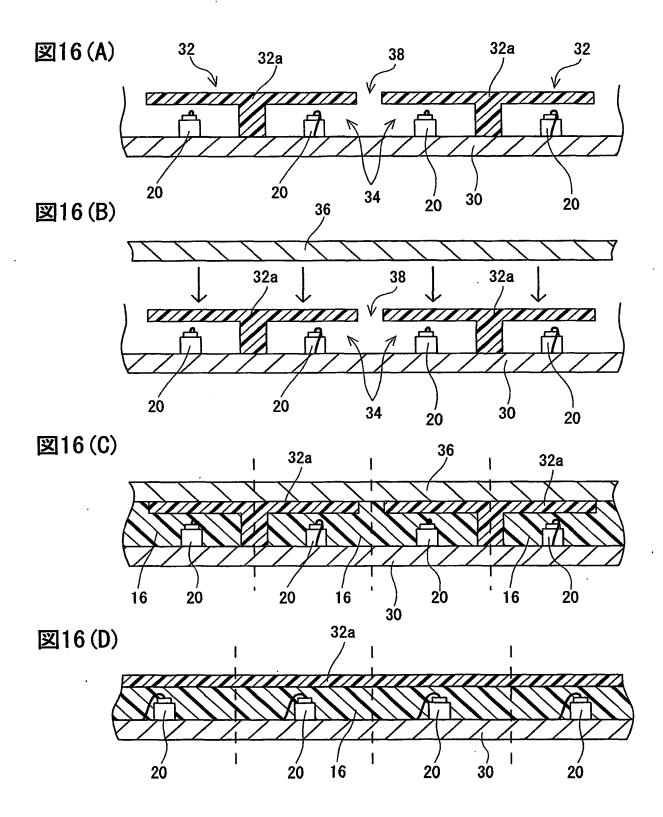
図14(B)

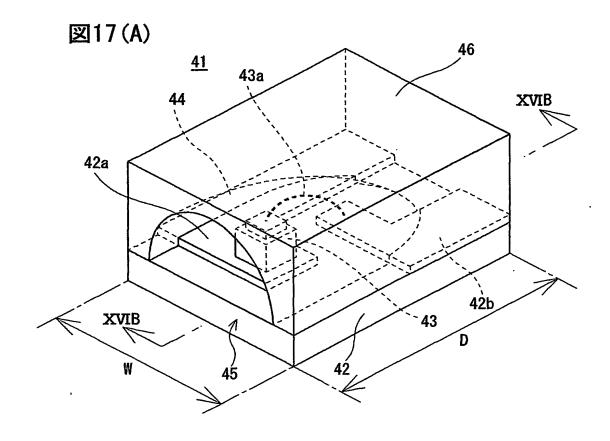


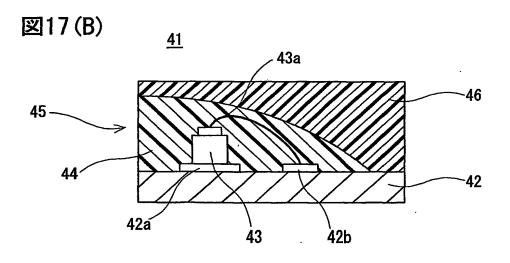


# 図15 (B)

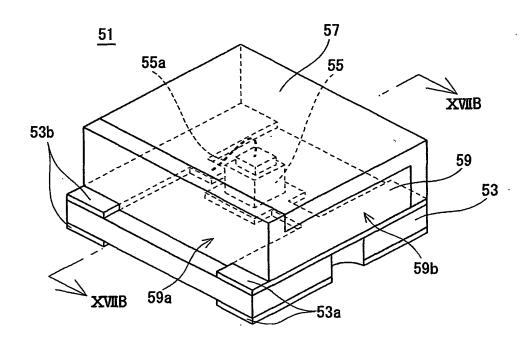


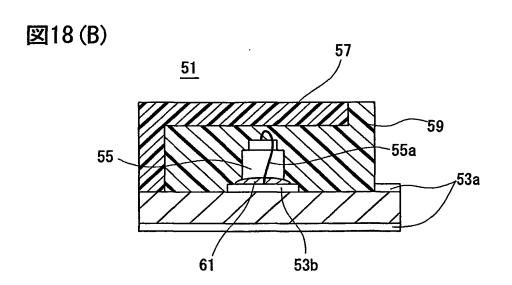


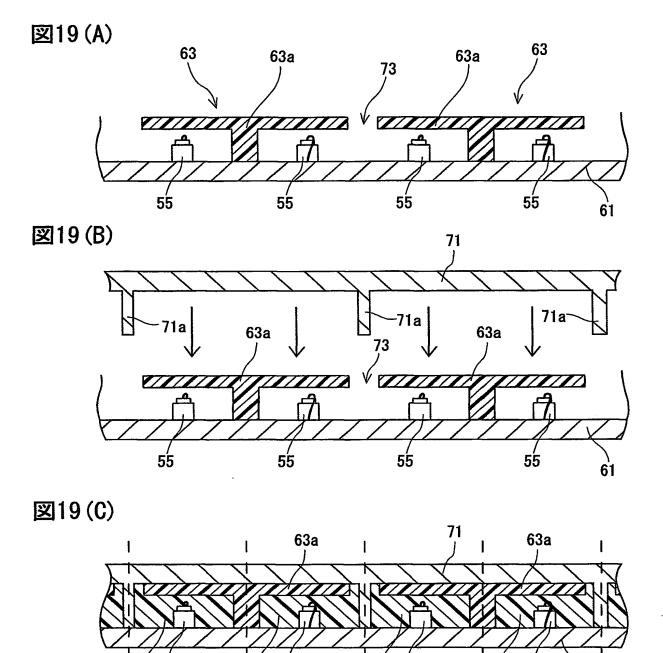




# 図18(A)







59

59

59

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Facsimile No.

International application No.

PCT/JP01/03488

	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>7</sup> H01L33/00				
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed b Cl <sup>7</sup> H01L33/00, H01S5/00-5/50	by classification symbols)			
THE.	CI 1011133/00, not33/00-3/30				
	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1965-1996		in the fields searched oho 1996-2001		
	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001				
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)		
	<u> </u>	•			
0	CONTROL CONTROL TO THE				
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
X Y	JP 5-315651 A (Rohm Co., Ltd.), 26 November, 1993 (26.11.93),		1,2 3,8,9		
Ā	Par. No. 0012, (esp., line 39)		4-7,10-13		
	(Family: none)	ļ			
Y	JP 9-36435 A (Rohm Co., Ltd.),		3,8,9		
	07 February, 1997 (07.02.97), Par. No. 0029 (Family: none)				
	-		·		
. Д	CD-ROM of the specification and request of Japanese Utilit	drawings annexed to the y Model Application	3,8,9		
j	No.90895/1991 (Laid-open No.368				
	(Stanley Electric Co., Ltd.),				
	18 May, 1993 (18.05.93), Par. No. 0013 (Family: none)				
	· · · · · · · · ·	and described are	200		
Y	Microfilm of the specification the request of Japanese Util		3,8,9		
	No.109204/1990 (Laid-open No.65				
	(Citizen Denshi K.K.), 08 June, 1992 (08.06.92),				
	Fig. 4 (Family: none)				
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special	categories of cited documents:	"T" later document published after the inte			
conside	ent defining the general state of the art which is not cred to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory and	erlying the invention		
date	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	red to involve an inventive		
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is a stablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone document of particular relevance; the			
special	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive ster	p when the document is		
means	means combination being obvious to a person skilled in the art				
than the priority date claimed					
	actual completion of the international search July, 2001 (12.07.01)	Date of mailing of the international sear 24 July, 2001 (24.07			
\			•		
	nailing address of the ISA/	Authorized officer	·		
	anese Patent Office				

Telephone No.

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03488

(Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	ant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 9-314589 A (Bridgestone Corporation), 09 December, 1997 (09.12.97), Par. Nos. 0011, 0019 (Family: none)		8,9
Y	JP 10-76546 A (Nitto Boseki Co., Ltd.), 24 March, 1998 (24.03.98), Par. No. 0009 (Family: none)		8,9
A	JP 7-86455 A (Toshiba Corporation), 31 March, 1995 (31.03.95), Par. No. 0018; Fig. 2 (Family: none)		4-7
A	Microfilm of the specification and drawings the request of Japanese Utility Model F No.123178/1980 (Laid-open No.47059/1982), (Hitachi, Ltd.), 16 March, 1982 (16.03.82), Fig. 2 (Family: none)	annexed to	10-13
A	CD-ROM of the specification and drawings ann request of Japanese Utility Model P. No.37631/1992 (Laid-open No.90967/1993), (Stanley Electric Co., Ltd.), 10 December, 1993 (10.12.93), Fig. 1 (Family: none)	exed to the Application	10-13
			·

#### 国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

In.t. Cl H01L33/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.  $C1^7$  H01L33/00, H01S5/00-5/50

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1965-1996

日本国公開実用新案公報

1971-2001

日本国実用新案登録公報

1996-2001

日本国登録実用新案公報

1994-2001

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y A	JP 5-315651 A (ローム株式会社) 26.11月.1993 (26.11.93) 段落0012(特に第39行) (ファミリーなし)	1, 2 3, 8, 9 4-7, 10-13
Y	JP 9-36435 A (ローム株式会社) 7.2月.1997 (07.02.97) 段落0029 (ファミリーなし)	3, 8, 9
Y	日本国実用新案登録出願平3-90895号(日本国実用新案登録出願公開 平5-36857号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したC	3, 8, 9

#### |X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

| パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

12.07.01

国際調査報告の発送日

24.07.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 近藤幸浩 (ユニ)

8422

2 K

電話番号 03-3581-1101 内線 3253

C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	D-ROM (スタンレー電気株式会社) 18.5月.1993 (18.05.93) 段落0013 (ファミリーなし)	
Υ .	日本国実用新案登録出願平2-109204号(日本国実用新案登録出願公 開平4-65465号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録した マイクロフィルム(株式会社シチズン電子) 8.6月.1992 (08.06.92) 第4図 (ファミリーなし)	3, 8, 9
Y	JP 9-314589 A (株式会社ブリヂストン) 9.12月.1997 (09.12.97) 段落0011,0019 (ファミリーなし)	8, 9
Y	JP 10-76546 A (日東紡績株式会社) 24.3月.1998 (24.03.98) 段落0009 (ファミリーなし)	8, 9
A	JP 7-86455 A (株式会社東芝) 31.3月.1995 (31.03.95) 段落0018,図 2 (ファミリーなし)	4-7
A	日本国実用新案登録出願昭55-123178号(日本国実用新案登録出願公開昭57-47059号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(株式会社日立製作所) 16.3月.1982 (16.03.82) 第2図 (ファミリーなし)	10-13
A	日本国実用新案登録出願平4-37631号(日本国実用新案登録出願公開平5-90967号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM (スタンレー電気株式会社) 10.12月.1993 (10.12.93) 図1	10-13
,		